



KULIAH PEMBUKA



IBI20216

PATEN DAN HAK CIPTA

RETNO DWI HANDAYANI, S.Kom.,M.T.I

Pendidikan

S1(Sistem Komputer) &
S2 (Magister Teknik Informatika)
IIB Darmajaya



Kantor

LPMP IIB Darmajaya
(Ged.Rektorat Lt.2)

0823-8826-3634



retnodh84@darmajaya.ac.id



KONTRAK PERKULIAHAN



PENILAIAN :

Kehadiran	: 10%
Tugas	: 30%
Rata-rata Kuis + UTS	: 30%
Rata-rata Kuis + UAS	: 30%



Tugas

Tugas mandiri dan tugas kelompok tiap kelompok terdiri dari 5 orang.

Kuis

Kuis dilakukan diawal dan pertengahan menjelang akhir perkuliahan.

Standar kompetensi

- Sebagai negara hukum yang mendasari kehidupan dalam masyarakat, HAKI sangat lah penting dan harus dipahami oleh mahasiswa. Diharapkan pemahaman tentang HAKI dapat memperluas wawasan pengetahuan sehingga mahasiswa dapat menempatkan diri dengan baik sebagai warga masyarakat yang taat aturan dan mrngetahui HAK dan KEWAJIBANnya serta dapat memanfaatkannya dengan maksimal dalam kehidupan atau mengembangkan lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi.
- Setelah mempelajari matakuliah ini mahasiswa dapat memahami ilmu perlindungan HAK INDUSTRI serta penjabarannya dalam hak tersebut dan HAK CIPTA.

MATERI PATEN DAN HAK CIPTA

(KODE MK : IBI20216)/ JUMLAH KREDIT : 2 SKS

HAKI

MEREK

RAHASIA DAGANG

HAK CIPTA

DESAIN INDUSTRI

PERLINDUNGAN

PATEN

DESAIN TATA LETAK
SIRKUIT TERPADU (DTLST)

REFERENSI

- **REFERENSI UTAMA**

1. Adrian Sutedi, S.H.,M.H, 2013, Hak Atas Kekayaan Intelektual ed. 1, cet. 2 Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
2. Haris Munandar, MA dan Sitanggang Sally, S.H, 2008, Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk Beluknya, Penerbit Erlangga, Jakarta.

- **REFERENSI TAMBAHAN**

H.O.K. Saidin, MH, 2001, Aspek Hukum HAKI (Intellectual property rights), Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.

Model Perkuliahan

- Ceramah/diskusi

